(9) 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

⑩ 公開特許 公報 (A)

昭58-194396,

① Int. Cl.³H 05 K 3/463/40

識別記号

庁内整理番号 6465--5F 6465--5F **③公開** 昭和58年(1983)11月12日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 8 頁)

匈マイクロピン付配線基板の製法

②特

願 昭57-76963

❷出

願 昭57(1982)5月8日

⑩発 明 者

田中啓順

茨城県那珂郡東海村大字白方字 白根162番地日本電信電話公社

茨城電気通信研究所内

⑫発 明 者 小野瀬勝秀

茨城県那珂郡東海村大字白方字 白根162番地日本電信電話公社 茨城電気通信研究所内

⑰発 明 者 小髙勇

武蔵野市緑町3丁目9番11号日本電信電話公社武蔵野電気通信

研究所内

⑪出 願 人 日本電信電話公社

⑩代 理 人 弁理士 田中正治

明柳西

1. 定用の名称 マイクロピン付配線基板の製 法

2. 特許請求の範囲

基板本体上に配線層が形成され、鉄配線層が上記基板本体上に形成せるパッド層に連結されてなる構成の配線基板を用意する工程と、

上記配輸基板のバッド暦上にそれに比し小なる機断面を有する有機高分子材でなる柱を形成する工程と、

上記柱の外表面上及び上記パッド廳上に連続 近長せる導体圏を、競金処理により形成し、上記柱の外表面上及び上記パッド廳上に連続に上記柱の外表面上及び上記パッド廳上に連続に上記柱の外表面上及び上記に立る構成をマイクロとして得る工程とを含むことを特徴とするマイクロピン付配線基板の製法。

3、発明の詳細な説明

本発明は、基板本体上に配線圏が形成され、 その配線圏が基板本体上に形成されたパツド層 に連結されてなる構成の配線基板を具備し、そ のパツド 脳上に配線基板の配線解を外部に連結 する為のマイクロピンが値立されてなる構成の マイクロピン付配線基板の製法に関する。

斯種マイクロピン付配磐基板として、従来、 第1図にて全体としてひで示す如き、絶縁性を 有する基板本体1の主面2上に、それを外部に 臨ませる複数の窓3を穿設してなる絶縁版4が 形成され、又、主面2上に、絶縁層4の複数の 窓3内の位置に於て、夫々複数のパツド層5が 形成され、一方、絶縁膜4上に、複数のパツド 勝ちに夫々連結して延長せる、複数の配線層 6 が形成され、而して、複数の配線顧6及び複数 のパツド層5の外周都領域が、絶称層1及び複 数のパツ下離5の外周部領域上に連続延長せる 複数のパツド暦5を夫々外部に臨ませる複数の 窓7を穿設してなる、絶縁層8にて埋設されて なる態様を以つて、甚板本体1上に、複数の配 韓屬6が形成され、それ等複数の配線超6が、 基板本体1上に形成された複数パツド層5に夫 々連結されてなる構成の配線基板9を負儲し、

面して、その配線基板9の複数のパッド欄5上に、配線基板9の複数の配線層6を外部に連結する為の観筋面でみて逆下字状の複数のマイクロピン10を、半田11を用いて植立せしめてなる構成のものが提案されている。

断る構成を有するマイクロピン付配輸基板Uでは、配輸基板9のパッド層5上に、配輸基板9のの配職を有するあのマイクロピン10を輸立してなる構成を有するので、断る構成を有するので、断る構成でリンクに関係して、それ等2つのマイクロピン付配輸基板リ1及びリ2の配線を容易になすことが出来るという特徴を有するものである。

即ち、第2図に示す如き、絶縁基板21に、 その相対向する主面22及び23 割に延長せる 複数の孔24が形成され、それ等孔24 内に、 人々例えば水銀の如き焼動性準体25が収容保 わされてなる懸様を以つて、絶縁基板21に、

脳 6 が基板本体 1 上に形成された複数のパツド 脳 5 に連結されてなる構成の配輪基板 9 を用意 する。

一方、第5図Aに示す如き導体板31を予め 用意し、而して、第5図Bに示す如く、その導 体板31の主面32上に、導体板33に複数の 孔34を穿設してなる構成のマスク。電極35を 主面32と平行に近接対向せしめ、そのマスク 電極35及び導体板31間に所要の電源36を 接続して、マスク電極35及び導体板31間で 放電をなさしめ、これにより、導体板31の、 マスク電板35の孔34以外の領域に対向する 鎖域を主面32例より除去せしめ、これに応じ て、マスク電板35を、導体板31の主面32 と対向せる他の主面32′ 概に、その主面32 ′ と平行なる関係を保つて下降せしめるという、 導体板31に対する、その主面32側よりのマ スク電権35を用いた放電加工処理をなし、断 くて、第5回Cに示す如く、導体板31に、そ の主面32′ 側とは反対側に於て、横断面でお

所で、斯る特徴を有するマイクロピン付配線 基板Uの製法として、従来、第4回及び第5回 を伴なつて以下述べる方法が提案される。

即ち、予め、第4回に示す如き、第1回にて 上述せる配線基板 9 と同様の、兼板本体 1 上に 複数の配線層 6 が形成され、それ等複数の配線

て、マスク電極 3 5 の孔 3 4 に対応する大いさ を有する複数の導体柱 3 7 を形成する。

次に、第5回りに示す如く、複数の導体柱3 7の土戦面38上に、導体板41に上述せるマ スク電板35の孔34に比し小なる孔42を穿っ 設してなる構成のマスク電極43を、その複数 の孔42が夫々複数の導体柱37の上盤面38 に対向せる関係の得られる状態で、上端面38 と平行に近接対向せしめ、そのマスク電像43 及び導体板31間に所要の電源44を接続して、 マスク電極43及び複数の導体柱37調で放電 をなさしめ、これにより、複数の導体柱37の 夫々につき、そのマスク電極43の孔42以外 の領域に対向する領域を上端面38割より除去 せしめ、これに応じて、マスク電極13を、導 体板31の主面32′ 関に、その主面32′ と 平行なる関係を保つて下降せしめるという、複 殴の導体柱37に対する、それ等の上端而38 個よりのマス電極43を用いた放電加工処理を なし、斯くて、第58日に示す如く、複数の導

i

体柱37、その上端面38側に於て、夫々機断面でみてマスク電極43の孔42に対応する大いさを有する媒体柱部45を形成する。

次に、複数の導体柱37を、それ等の第5図 Eで示す場体柱部45より導体板31の主面3 2′観を通る導体板31の主面32′と平行な面46に拾つて切断し、斯くて、第5図Fに示す粗き、複数の場体柱37の面46より導体柱部45側の部でなる級断面でみて逆丁字状の複数のマイクロピン10を得る。

然る后、第5 図Fにて上述せる如くに何られる 似断面でみて 逆丁字状の複数のマイクロピン1 0を、 第5 図 Gに示す如く、 第4 図にて上述せる如くに予め 用恵せる配線 装板 9 の複数のパッド 編5 上に、 半田 1 1 を用いて位置決めして値立せしめ、 新くて、目的とせるマイクロピン付配線 装板 Uを 得る。

以上にて、従来提案されている第1図にて上述せるマイクロピン付配線基板Uの製法が明らかとなったが、斯る従来の製法の場合、第5図

又、上述せる従来の製法の場合、マイクロピン10が導体版31より出発して、それに対する故電加工処理によつてその導体板31に対体柱37を形成し、次に、その導体柱37に対する故電加工処理によつてその導体柱37に対する故電加工処理によつでその導体柱37を切断するという工程を軽で得られるので、マイクロピン10が、導体板31の大なる材料分の無駄

を伴なつて得られ、依つてマイクロピン10が 高価にしか得られないものである。このことは、 コネクタ板Bのソケツト26を構成せる強動性 導体25が水銀でなる場合、マイクロピン10 が水銀に侵されない白金でなることを要し、こ の為導体板31が白金でなるを要することにな る場合尚更である。

依つて、本発明は、上述せる従来の製法の欠点のない、新規なマイクロピン付配額基板の製法を提案せんとするもので、以下詳述する所より明らかとなるであろう。

部 6 図は、本発明によるマイクロピン付配額 製板の製法の実施例を示し、予め第 6 図Aに示す如き、第 4 図にて上述せる配輸基板 9 と同様の、 思板本体 1 上に複数の配線器 6 が形成され、それ等複数の配線器 6 が基板本体 1 上に形成された複数のパツド層 5 に連結されてなる構成の配線基板 9 を用意する。尚、第 6 図 A に於て、 1 述せる製板本体 1、パッド層 5 及び配線層 6 以外の第 4 図にて上述せる配線基板 9 との対応 部分には同一符号を附して詳細説明はこれを省略する。

而して、第6図Bに示す如く、配輸基板9の パツド暦5を具備する側の主面上に例えば50 ()人の厚さの例えばクロムでなる保護離51を、 例えば蒸着によって形成する。

次に、第6回Cに示す如く、準体限51上に、 無架線形有機高分子材、ポリミド等でなるの、 高分子材度52を配する。尚、この場合の、有 機高分子材度52が単体簡51上に配合れてなる 構成は、有機高分子材の塗布により得ること が出来る外、予めシート状に得られている。 あ分子材度を加熱して貼着することにより得る ことが出来、図に於いては後者の場合が示されている。

次に、第6関Dに示す如く、有機离分子材置 5 2 上に、例えばアルミニウムでなる円形のマスク勝5 4 を、例えばフォトリソグラフイ技によって形成する。この場合、マスク暦 5 4 は、 上方よりみて、パツド層 5 の絶縁層 8 の窓に臨

次に、第6図Fに示す如く、柱55上のマスク膜54と保護層51とをそれ等に対する共造のエッチング被を用いて又は各別のエッチング被を用いて取は各別のエッチングはを用いて除去し、かくて、バッド層5上になるれに比し小なる機断面の有機高分子材でなるれに比し小なる。この場合保護層51の柱55万パの領域が贈56として残り、この為柱55万パ

ツド暦 5 上に取 5 6 を介して形成されてなる構成を有する。

次に、第6図Gに示す如く、付55の外表面に投述する無電解観金知理時の触媒となる、例えばPd イオン等の賃金調イオンでなる結性層58を形成する。

次に、第6図目に示す如く、上述せる如くに外表面に括性欄58の形成されてなる柱55及びパツド層5に対する例えば開、白金等でなる 導体材の無電解験金処理により、柱55の外表 面上及びパツド層5上に連続延長せる場体層5 9を形成し、斯くて柱55の外表面上及びパツド層5上に連続延長であり取成されてなる構成を、縦断面でみて逆下字状のマイクロピン10として形成する。

次に、マイクロピン10を構成せる社55の 外表面上及びパッド最5上に形成された導体解 59が、例えば胴の如き酸化し易い導体材でなる場合、第6図1に示す如く、マイクロピン1 0に対する例えば白金の如き酸化し難い導体材

を用いた競金をなし、事体圏5.9の表面に健静 化性導体圏6.0を形成する。

斯くて、第6図H又は第6図Jに示す如き、 第1図にて上述せると同様の、菱板本体1上に 配線服6が形成され、その配線服6が起板で 1上に形成されてなるパツド層5に連結されて なる構成の配線基板9を具備し、そのパ連結されて 5上に配線基板9の配線服6を外部に連結成の 5上に配線を9の配線服6を外部に連結成の 5上にでマイクロビン付配線基板10を得る。

せる導体服59を、観金処理により形成し、そ の柱55の外表面上及びパツド番5上に連続紙 長せる導体闘59の形成されてなる構成をマイ クロピン10として形成するT稈(第6図G及 びH)とを含んで、目的とせるマイクロピン付 配線基板目を得るという方法であり、そこに、 第4図及び第5図にて上述せる従来の製法の場 合の如くに、予め用意せる配線基板 9 の複数の パツド闘5に、別途予め用意せる複数のマイク ロビン10を多くの手牌と時間とを要して値立 する要がないので、目的とせるマイクロピン付 配線器板りを、そのマイクロピン10がそれに 対するパツド層5上の所定の位置に正確に位置 決めして値立されてなる構成を有するものとし て容易に得ることが出来、又第4回及び第5回 にて上述せる従来の製法の場合の如くにマイク ロピン10が導体板より出発して得られるもの ではなく、しかもマイクロピン10が、全断面 を遊じて導体で構成されているものではなく、 有機高分子材でなる柱55の外表面上及びパツ

持開昭58-194396(5)

ド聯5上に導体脳59が形成されてなる構成を もするので、マイクロピン10を構成するに要 する導体材が少くて終み、依つて目的とせるマ イクロピン付配線基板Uを取扱に提供し得る等 の大なる特徴を有するものである。 尚、上述。 に於ては本発明によるマイクロピン付配稳基板 の製法の一例を述べたに留まり、有機高分子材 でなる村55を形成する工程に於て、その有機 高分子材でなる柱55を、保護膿51を用いる ことなしに形成することも出来るものである。 又、有機高分子材でなる性55の外表面上及び パツド層5上に連続延長せる導体層59を、酸 金処理により形成し、その柱55の外表面上及 びパツド階 5 に連続延長せる導体器 5 9 の形成 されてなる構成をマイクロピン10として形成 する工程に於て、その競金処理を、無電解機金 処理とするに代え、智解鍍金処理とすることも 出来るものである。尚、この場合の電解鍍金虹・ 理は、パツド解5の一端を電源に接続してなせ ば良いものである。

その他本発明の精神を脱しない範囲で極々の 変型変更をなし得るであろう。

4. 図面の簡単な説明

第6図A~1は本発明によるマイクロビン付配輸基板の製法の実施例を示す順次の工程に於 ける略輸的断面図である。

- 1 基板本体
- 5 … … … … パツド 臓
- 6 記憶層
- 9 … … … … 配線基板

- 5 2 … … … … 有機 高分子材圖
- 5.4 …………マスク暦
- 55………有機高分子材でなる柱
- 5 9 … … … … 導体器
- 60 … … … 耐酸化性導体酶

出願人 日本電信電話公社

代理人 弁理士 田中正治













